19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

^⑫公開特許公報(A)

昭58—39080

MInt. Cl.3 H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 6931-5F

砂公開 昭和58年(1983)3月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

9発光ダイオード

创特 昭56-138968

20出 昭56(1981) 9月2日

@発 明 者 堀内茂樹

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

70発 明 者 大滝要

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

1. 発明の名称

発光ダイオード

2. 特許請求の範囲

(1) 同一チップ上に 電気的に独立でない複数個の 発光部を有し、上配各発光部上に、発光波長に対 して透明を物質からなる球状形成体を、発光波長 に対して透明な接着媒質にてそれぞれ接着固定し たことを特徴とする発光ダイオード。

(2) 各発光部は、隣合う他の発光部との間隔が、 その上に接着固定された球状形成体の直径の2倍 以下で、互いの球状形成体が接する以上の間隔で 配置されているととを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の発光ダイオード。

(3) 複数個の発光部がそれぞれ凹部を有し、との 凹部に内接する球の直径以上の直径を持つ球状形 成体が嵌合、接着固定されていることを特徴とす る特許請求範囲第1項または第2項記載の発光メ イオード。

3. 発明の詳細な説明

仍発 明 者 山中憲一

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研

究所内

@発 明 者 高宮三郎

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

四代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

本発明は、高出力、高放射輝度を有し、光ッア イパと高効率の結合が可能な発光ダイオードの構 **造に関するものである。**

高放射輝度の発光ダイオードとしては従来より 種々の構造のものが工夫されてきているが、その 中でも球レンズを発光部に取付けた発光ダイオー ド(以下LEDと略す)はIEEE、Transacti ons on Blectron Devices, volED-24, 47, P.P.98 6~990、1977に鮮述されているように、光ファイ パと理論限界に近い高効率の結合が得られる優れ た特性を偏えている。

第1図は、本発明の基礎となつた、従来の球レ ンズ付LEDの基本的を構造を示す断面図で、図 中、(1)は 19 形 (58 A8 基板、(2)、(3)、(4) および(5) は それぞれ N 形 GaAs 基板(1)の主面上に液相成長法 に依つて順次成長された N 形 AlGa A B 層 、 P 形 GaAs 発光層、P形AlGaAs層かよびN形 AlGaAs 層である。(6)は選択エツチングにより形成された 円形の凹部である。図中点を打つた領域(7)は、円 形凹部(6)形成後段面よりsnを拡散して形成したP

形領域で、凹部(6)の下ではP形 AlG a A 8 層(4) に達 している。(8) は円形凹部(6) に嵌合された球レンズ で、発光波長に対して透明を物質で構成されてい る。この球レンズ(8)は、発光放長に対して透明な 接着媒質、例えばエポキシ樹脂(9)により接着固定 されている。(10)、(11)はそれぞれP形領域(7)、ド 形 G a A B 基板(1) に 設けられた P 側ならびに N 個電 値で、P 側電値 (10) は光を取り出すために円形凹 郎(6)の上の部分が円形に取り除かれている。この 構造において、P 帰電極 (10)と M 舞電極 (11)の間 化 P 側をプラス側として電圧を印加すると、流れ る電流は、円形凹部(6)の下のP形領域(7)がP形A1 GaAs層(4)に達している円形の部分に集中し、そ の下に当たるP形 GaAB 発光層(3)の円形の部分で 発光する。この発光層(3)からの光は、AlGBABが GaABより禁制帯幅が広いため、吸収を受けずに P 側 電 框 (10)の取除かれている円形部分から出射 され、接着固定されている球レンズ(8)により狭い 半値角を持つ指向特性の良い光束に変換される。 出射光束の指向性が良くなるために、光ファイバ

と理論限界に近い高効率の結合が可能となる。と の従来の構造で、高効率の結合を実現するには、 球レンズ(8)の直径DLは、結合けべき光ファイバの コア径DPと同程度に選ぶ必要があり、又、円形凹 部(6)の直径で失められる発光径DEは、球レンズを 用いることによる結合効率の増加率が DP²/DE² に 原理的には比例するととから小さい方が有利であ るが、余り小さいと動作電流密度が高くなるため 、充分を出射光量を得る前に出力飽和を示すより になる。そのため、通常は球レンズ径DLの 1/2~ 1/4 程度の値に設計される。光ファイバ通信に用 いられる光ファイパは通常コア径DPが 150gm 以下 であり、この種の光ファイバに対して発光径DBは 30~40 🕮 程度が妥当となる。しかしながら、近 年光ファイパ繁作技術の進歩により、コア径DPが 200㎜以上の大口径で、低損失の光ファイバが得 られるようになり、とのような大口径光ファイバ を用いて大光量を伝送する光伝送システムの応用 が検討されるようになつてきた。しかし、従来様 造のLBDは、とのような大口径光ファイバ用と

しては光ファイバのコア面積の増加率に対応した 結合光量を得ることができない欠点がある。すな わち、単に発光径DEと球レンズ径DLを光ファイバ コア径に合わせて増加させても、従来機造では、 発光部の周辺長が発光径の1乗に比例してしか増 加しないため、直列抵抗、熱抵抗とも発光径のほ ほ1乗に比例してしか減少しない。そのため、光 出力の飽和する電流値も発光径の1乗に比例し、 光フアイパのコア面積が12倍になつても、光出力 の飽和に制限されて、光ファイバへの結合光量は n 倍程度に抑えられてしまう。第2図は発光径35 #四と発光径 100 #四 の従来構造の L B D の光出力ー 電応特性を比較して示したものであり、A/は発光 径が 100mm の場合、 B は 35mm の場合を示す。発 光郎面積が約9倍になつているにもかかわらず、 発光径 100gm の L E D の光出力の飽和する電流値 は、発光径 35 mm の L B D の 3 倍程度にしか増加 していないことがわかる。

本発明は、同一チップ上に電気的に独立でない 複数個の発光部を、その上に取り付ける球レンズ が互いに接する以上の間隔で高密度に配置すると とにより、上配従来のものの欠点を除去しようと するものである。以下、図面を用いて本発明によ るLBDを詳細に説明する。

第3図は、本発明によるLEDの一実施例を示 し、第1図と同一部分は同一記号を用いてその詳 細説明を省略してある。同図において、N形 CaA 8 基板(1)の上に N 形 AlGaA8 層(2)、 P 形 GaA8 発 光層(3)、P形 AlGaAs層(4)、N 形 AlGaAs層(5)が 順次成長されているととは第1図と同様である。 ついて、図に示すように、取付ける球レンズが互 いに接する以上の間隔で、かつ球レンズを最も高 密度に配列するように、選択エツチングにより七 つの円形凹部(61)~(67) が形成されている。断面 図中で点を打つた領域(7)は、円形凹部(61)~(67) 形成後表面よりZnを拡散して形成したP形領域で 、各凹部 (61)~(67) の下ではP形 AlGa A B層(4) に 達している。(81)~(87) は各円形凹部(61)~(67) にそれぞれ伥合された球レンズで、それぞれ透明 なエポキシ樹脂(9)により接着固定されている。

(10) および (11) は第 1 図と同様それぞれ P 個およ び M 倒電極で、 P 側電便 (10) は、各円形凹部 (61) ~(67) に対応して光を取り出す七つの円形の部分 が取り除かれている。この構造においても、P側 電価 (10)と N 個電価 (11)の間に P 側をプラス側と して電圧を印加すると、電流は各円形凹部 (61)~. (67)の下に集中し、対応する P形 GaAs 発光層(3) の七つの分離した円形部分にて同時に発光する。 発光は P 倜電櫃 (10)の七つの円形の窓から取り出 され、従来構造と同様にその上の球レンズにより 指向性の良い光束として出射される。この実施例 においては、七つの発光部と同じ直径の一つの発 光部を有する従来構造のLBDと比べて、実効的 な発光部面機は7倍になるにもかかわらず、発光 部の周辺長も7倍となる上に各発光部が離れてい るために、直列抵抗、熱抵抗が約1/7に低下する。 そのため、光出力の飽和を起こす電流値も7倍程 度増加することになり、従来構造で発光径を3倍 、にした時よりも 2 倍程度高い出力を得ることがで きる。第4図はこの効果を示すために、発光径100

以上、本発明の効果を七つの発光部を殺も高密度に配置した例につき説明したが、本発明の効果は発光部を高密度配置することに依つており、 先の実施例でも発光部の間隔をその上に接着固定される球レンズの直径の 2 倍以上に離してしまうと、光ファイバへの結合光量に関しては、 従来構造

のLEDと比べて有意な差はなくなる。

この発明の他の実施例を第5図に示す。図中、(6) かよび(8) は円形凹部(発光部)と球を発光部を担合わせた例であるが、(10) と(4) は直径の異なた例であるが、(10) と(4) は直径の異なた例である。この様なレンズと発光部を組合わせた例である。この様なレンズと発光部を組合わせた例である。とで無数に対した。又、第3図、第5図の実施例では最もの間隔が有る場合でも、発明の効果は多りにある。

本発明による」BDは、高出力と高放射輝度を合わせ持つているため、大口径光ファイバ用の光源としてだけではなく、空間伝送光通信、光波側距装置等の用強の光源としても有用である。

以上、本発明による L B D は、実効的な光源としての直径が同じ第1図に示した従来構造の L B D と比べて、直列抵抗、熱抵抗が低くなり、光出

力の飽和する電流値が上昇するため、より高い光出力、放射輝度を得ることができ、光ファイバへの結合光量を大巾に増加させることができる。又、同じ動作電流レベルで動作させても、熱抵抗が低いために接合温度上昇が低く、従来構造に比べて長寿命が得られるうえに、光出力一電流特性の直線性も広い範囲で良好になる効果を有する。

なお、第3図の実施例においては、GaAs-AlgaAs-AlgaAs-AlgaAs-AlgaAs-AlgaAs-AlgaAs-AlgaAs-

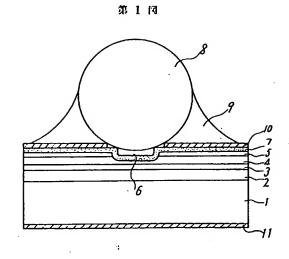
4. 図面の簡単な説明

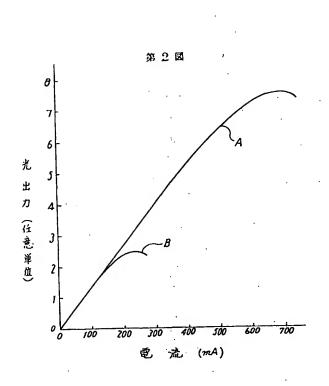
第1図は本発明の基礎となった従来構造の LED の断面図、第2図は従来構造で発光径の異なる LB D の光出力一電流等性を示す図、第3図は本発明による LB D の一実施例を示し、(a) は上面図、(b) は断面図である。第4図は光源として同一の実

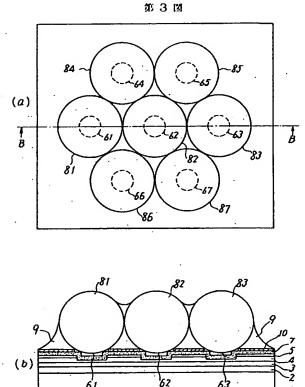
対直径ならびに指向特性を持つ従来構造の L B D と本発明の一実施例の L B D の光出力一電流特性を示す図、第 5 図はこの発明の他の実施例を示す上面図である。

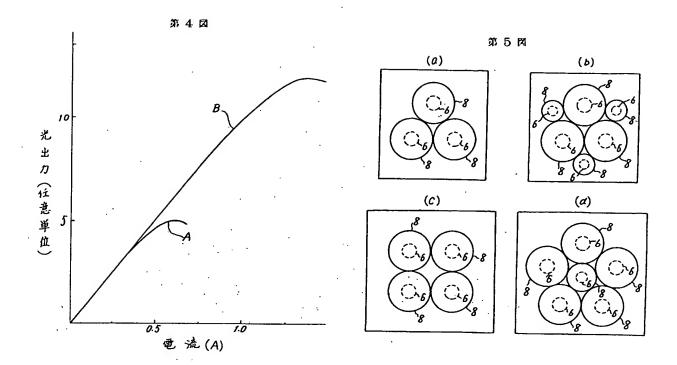
(1) … N 形 Ga A B 基板、(2) … N 形 A 1 Ga A B 層、(3) … P 形 Ga A B 発光層、(4) … P 形 A 1 Ga A B 層、(5) … N 形 A 1 Ga A B 層、(6) … 円 形 凹 部 (発光部)、(7) … P 形 領域、(8) … 球レンズ、(9) … 透明樹脂、(10) … P 倒電極、(11) … N 倒電極、(61) ~ (67) … 円 形 凹 部、(81) ~ (87) … 球レンズ

代理人 萬野 信 一









PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-039080

(43) Date of publication of application: 07.03.1983

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number : **56-138968**

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

02.09.1981

(72)Inventor: HORIUCHI SHIGEKI

OTAKI KANAME

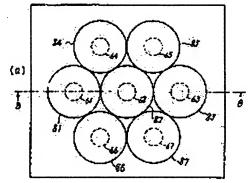
YAMANAKA KENICHI TAKAMIYA SABURO

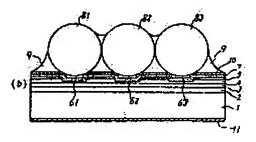
(54) LIGHT EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a light emitting diode which is largely increased in the light coupling amount to an optical fiber with high light power and emitting intensity by disposing a plurality of light emitting units which are not electrically independent on the same chip in high density at an interval longer than the relation that spherical lenses mounted thereon are contacted each other.

CONSTITUTION: An N type AlGaAs layer 2, a P type GaAs light emitting layer 3, a P type AlGaAs layer 4 and an N type AlGaAs layer 5 are sequentially grown on an N type GaAs substrate. A P type region 7 is diffused with Zn from the surface after forming circular recesses 61~67. Spherical lenses 81~87 engaged with the recesses 61~67 are bonded fixedly via transparent epoxy resin 9. When a voltage is applied between a





P-side electrode 10 and an N-side electrode 11 with the P side as positive, a current is concentrated under the recesses 61~67, thereby simultaneously emitting lights from the circular parts isolated in seven from the layer 3. The emitted lights are produced from the seven circular windows, and are emitted as luminous flux having good directivity via the spherical lenses.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]